INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/FR2006/050429

			.,		
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. H05G2/00					
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	cation and IPC			
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) $H05G-H01J$					
	tion searched other than minimum documentation to the extent that	·			
	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, searc	n terms used)		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.		
Α	US 2003/006708 A1 (LEUNG KA-NGO ET AL) 9 January 2003 (2003-01-09) cited in the application				
А	D. HITZ ET AL: "an all permanent magnet ECR ion source for the ORNL MIRF upgrade project" 16TH INTERNATIONAL WORKSHOP ECRIS'04, BERKELEY CA, 2004, XP009059909				
А	D. HITZ ET AL: "All permanent magnet ECR plasma for EUV light" SEMATECH 3RD SYMPOSIUM EUVL, November 2004 (2004-11), XP001208116 Miyazaki, Japan cited in the application				
		-/	·		
		,			
X Furti	X Further documents are listed in the continuation of Box C. X See patent family annex.				
* Special categories of cited documents : "T" later document published after the international filing date					
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention			n conflict with the application but principle or theory underlying the		
cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone			when the document is taken alone		
which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document.					
other means ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.					
later than the priority date claimed "%" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
3	3 January 2007 15/01/2007				
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer					
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Oestreich, Sebastian			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/FR2006/050429

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Α	S. K. HAHTO ET AL: "Permanent magnet ECR source for generation of EUV light" SEMATECH EUV SOURCE WORKSHOP, 22 February 2004 (2004-02-22), XP002365322 Santa Clara CA		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/FR2006/050429

				(2000) 030429
l cit	Patent document ed in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
	S 2003006708 A1	09-01-2003	NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n° PCT/FR2006/050429

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. H05G2/00				
Selon la cla	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classific	ation nationale et la CIB		
	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE			
	tion minimale consultée (système de classification sulvi des symboles d H01J	de classement)		
Documenta recherche	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relèvent des domaines s	sur lesquels a porté la	
recherche u EPO-In	ternal, INSPEC	nom de la base de données, et si cela es	tréalisable, termes de	
	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	des passages pertinents	no. des revendications visées	
А	US 2003/006708 A1 (LEUNG KA-NGO ET 9 janvier 2003 (2003-01-09) cité dans la demande	AL)		
А	D. HITZ ET AL: "an all permanent magnet ECR ion source for the ORNL MIRF upgrade project" 16TH INTERNATIONAL WORKSHOP ECRIS'04, BERKELEY CA, 2004, XP009059909			
Α	D. HITZ ET AL: "All permanent magnet ECR plasma for EUV light" SEMATECH 3RD SYMPOSIUM EUVL, novembre 2004 (2004-11), XP001208116 Miyazaki, Japan cité dans la demande			
	_/	'		
X Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	evets sont indiqués en annexe	
* Catégories spéciales de documents cités: "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "Cute document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document peut être considérée comme impliquant une activité inventive par rapport au document peut être considérée comme impliquant				
Date à laque	Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale			
3	3 janvier 2007 15/01/2007			
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2				
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Oestreich, Sebastian			ian	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°
PCT/FR2006/050429

C(suite).				
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages per	rtinents	no. des revendications visées	
1	S. K. HAHTO ET AL: "Permanent magnet ECR source for generation of EUV light" SEMATECH EUV SOURCE WORKSHOP, 22 février 2004 (2004-02-22), XP002365322 Santa Clara CA			
i				

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°
PCT/FR2006/050429

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2003006708 A1	09-01-2003	AUCUN	